

谷山 智康（たにやま ともやす）

職名	教授
所属研究室	ナノ磁性・スピン物性研究室（J研）
メール ※	taniyama.tomo{a}nagoya-u.jp

※{a}は@に置き換えて下さい



学歴と学位

- 1987年 慶応義塾高等学校卒業
- 1991年 慶應義塾大学工学部計測工学科卒業
- 1993年 慶應義塾大学大学院理工学研究科物質科学専攻前期博士課程修了
- 1996年 慶應義塾大学大学院理工学研究科物質科学専攻後期博士課程単位取得退学
- 1997年 学位取得 博士(工学)、慶應義塾大学

職歴

- 1996年 科学技術庁金属材料技術研究所科学技術特別研究員
- 1998年 東京工業大学大学院総合理工学研究科助手
- 2001年 ケンブリッジ大学キャベンディッシュ研究所訪問研究員
- 2004年 東京工業大学応用セラミックス研究所講師
- 2006年 東京工業大学応用セラミックス研究所助教授（准教授）
- 2016年 東京工業大学科学技術創成研究院フロンティア材料研究所准教授
- 2018年 名古屋大学大学院理学研究科教授、現職に至る。

受賞など

- 2000年 第13回安藤博記念学術奨励賞
- 2004年 第3回船井情報科学奨励賞
- 2004年 手島工業教育資金団 中村研究賞
- 2005年 文部科学大臣表彰 若手科学者賞
- 2007年 東工大挑戦的研究賞
- 2011年 応用セラミックス研究所所長賞（研究業績部門）

2013年 ICF 11 New Product & Novel Technology Award

2016年 13th Joint MMM-Intermag Best Poster Award

研究内容

ナノスケール磁性、スピン物性、スピントロニクス、マルチフェロイクス

[名大教員プロフィールページ（リンク）](#)

[研究室ホームページ（リンク）](#)

業績リスト

[Google Scholar（リンク）](#)

[Researcher ID（リンク）](#)